

## 고전압 펄스에 의한 전기 살균에서 방전 파형의 특성 분석

이희규\*, 末廣純也\*\*, 原雅則\*\*, 이덕출\*\*\*  
부천대\*, 九州大學\*\*, 인하대\*\*\*

### Discharge Waveform Properties on Electrical Sterilization by HV Impulse

H.K.Lee\*, J.Suehiro\*\*, M.Hara\*\*, D.C.Lee\*\*\*  
Bucheon college\*, Kyushu Univ\*\*, Inha Univ.\*\*\*

**Abstract** - We evaluated cell survivability by changing RLC value on HV impulse network. When the L value is changed from 0 to 10mH in this circuit, we found that cell survivability is shown large decline with 4mH of L value. I respect to this result, when waveshapes of oscillatory decay are presented along the variation of L value in RLC circuit, we analyzed whether discharge waveform properties have an effect on sterilization ratio, and measured threshold voltage as the minimum peak voltage of a single pulse which can sterilize cells. Finally, we found that the sterilization effect was related to number of threshold voltage waveforms being applied.

#### 1. 서 론

생물 세포의 전기적 살균은 종래의 학학적 이거나 열살균 보다도 더 좋은 잇점을 가지고 있기 때문에 지금까지 많은 연구가 되고 있다.(1) 이 기술은 미생물체에 고전압 펄스를 가할 때 미생물 세포막의 절연 파괴로 인하여 세포내외의 고분자, 단백질, DNA 등 비교적 큰 분자들이 이동하게 됨으로서 가역 반응에 의한 막파괴가 일어나는 현상으로 밝혀지고 있다.(1-4). 전기세포조작 이라고 하는 이 기술은 세포내의 물질 도입법으로 이용되기도 하고 특히 살균 기술로 이용될 때 전압 성분 만을 사용 함으로서 온도 상승이 없기 때문에 열에 의한 특성 변화의 문제가 야기 되지 않는다.(3-4) 전기 살균의 조건은 혼탁액 속에 인가된 펄스의 수와 펄스 길이 와 전계 강도에 의하여 결정된다.(1-5)

특히 이 연구에서는 RLC 회로에서 L값의 변화에 따른 방전 패턴의 변화가 생존율에 미치는 영향을 조사 하였다.

#### 2. 실험장치 및 방법

그림1은 펄스 고전압 발생장치로서  $V_{dc}$ 는 직류 안정화 전원이고  $R_c$ 는 충전저항,  $R_p$ 는 보호저항이며 HVS-24K20은 트랜지스터 스위치를 나타내며  $C_0$ 는 콘덴서로  $0.1\mu F$ , ES는 전극이 달린 챔버이다. 챔버 속에는 혼탁액으로 채워지며 챔버 속의 혼탁액은  $9.9ml$ 의 식염수에  $1/100$ 로 둑힌대장균( $1 \times 10^9$  cell/ml; TS브리스에 섭씨36도로 24시간 동안 키움)  $0.1ml$ 를 넣은 것이다. 전기 충격후 챔버에서 샘플  $0.1ml$ 을 취하여  $0.9ml$

의 식염수에서 3번 묽힌후 다시  $0.1ml$ 의 샘플을 취하여 Desoxy cholate agar plate에 도포하고 섭씨 35도의 인큐베이터에서 24시간 놓아둔 후 코로니 수를 카운트하였다.

챔버 속의 전극의 갭은  $1mm$ 로 조종되었고 충전 후 챔버속의 시료에 방전되는 횟수를 카운트하여 shot number로 측정하였다. 또한 인덕턴스의 값을 변화시켜가면서 충방전동작을 시도하였으며 그때의 챔버속에 인가되는 파형들을 측정분석하였다 챔버로 부터 샘플을 채취할 때는 반드시 챔버를 흔들어서 잘 혼합 시킨 후 채취하도록 하였다.

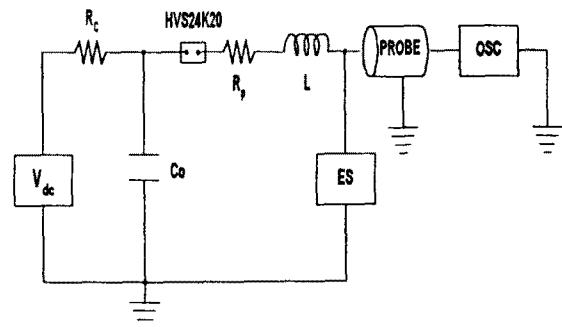


그림1. 펄스 고전압 발생 장치

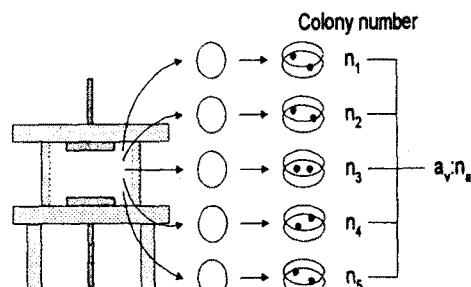


그림2. 생존율 조사

### 3. 실험결과 및 고찰

그림3는 RC 와 RLC회로에서 10kv일때 생존율의 비교 데이터를 나타내었다. RLC회로에서 shot number 80일 때 생존율이 가장 크게 떨어짐을 알 수 있다. RC회로 보다는 RLC회로의 경우에서 생존율은 더 낮게 나타나고 있다. 펄스 반복수가 10 일 때 RLC회로의 경우에서 RC회로의 생존율 보다 20%의 감소가 있었다. 전계밀도와 펄스당 인가된 에너지는 공급전압 10kv경우 100kv/cm와 500J 이었다.

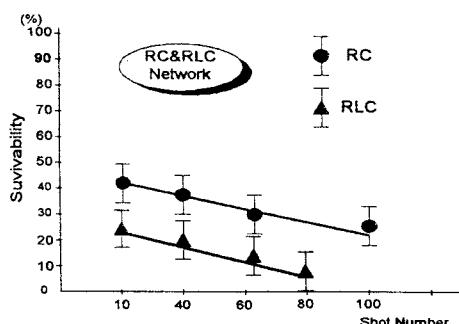
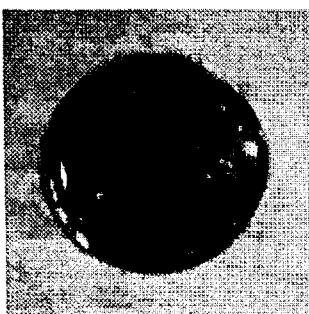
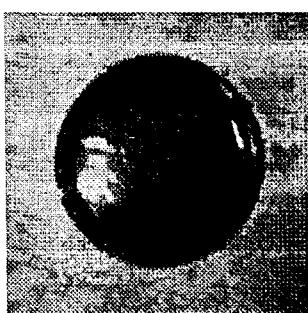


그림3. RC 와 RLC회로의 생존율 비교

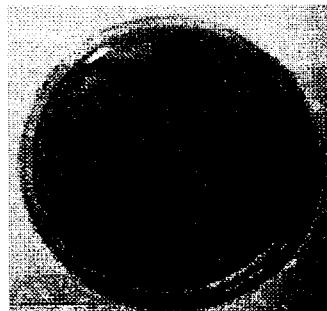
그림5에서 10kv, 10shot number 일 때 5kv 일 때에 비하여 4배의 생존율 감소를 가져왔다. 또 그림6에서 보면 인덕턴스 값이 4mH와 10mH에서 특히 다른 인덕턴스 값에 비하여 2배에서 3배 정도의 생존율 감소를 나타내었다.



(a) RC회로의 코로니 수



(b) RLC회로의 코로니 수



(c) NO SHOCK 상태

그림4. 각 상태에서의 코로니 수

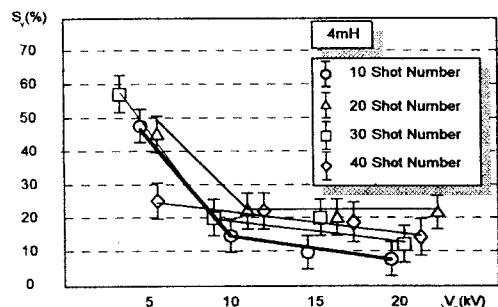


그림5. 펄스 발생전압과 적용횟수에 따른 생존율

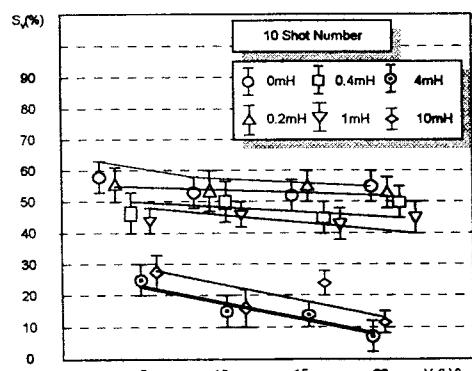


그림6. 펄스 발생전압과 인덕턴스값에 따른 생존율

### 4. 결 론

임펄스 발생 시스템 가운데 인덕턴스의 값을 변화 시켜 가면서 cell의 생존율에 어떠한 영향을 주는지를 알아 보고자 하는 연구로서 cell의 생존율에 영향을 크게 주는 조건은 4mH 일 때 부터로 나타났다. 그림7에서 살균이 일어나기 시작되는 전압 으로서 Vc가 1200v로 측정 되었으며 방전

파형이 oscillatory decay 될 때 4mH에서 threshold 전압점( $N_e$ )은 2개 이었다. 또한 각 경우에서 챔버에 인가된 방전 파형에 대한  $N_e$ 의 수를 보면,  $N_e$ 의 수와 살균율 간에는 정상관의 관계가 나타나고 있음을 보였다. 그림9과 10에서 보면 그림의 모양에서 두변수 간에 유사한 경향을 나타내 주고 있다.

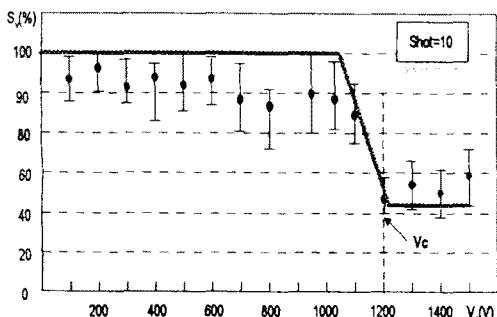
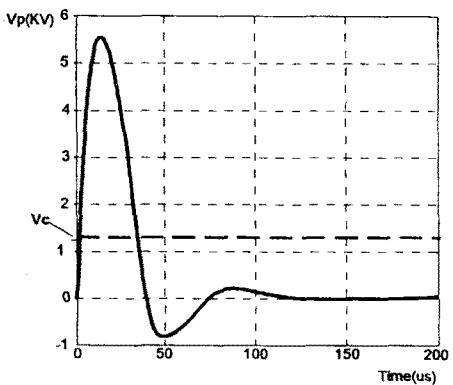
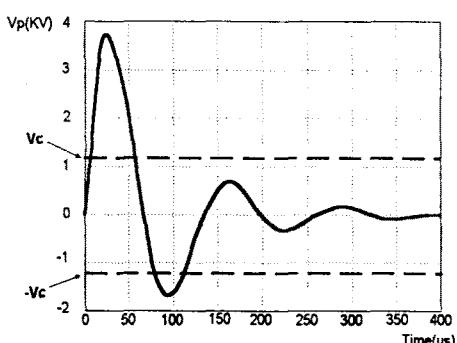


그림7. 살균 threshold 전압



(a)  $L = 1\text{mH}$



(b)  $L = 4\text{mH}$

그림8. 인가 전압 파형에서의 threshold 전압( $V_c$ )

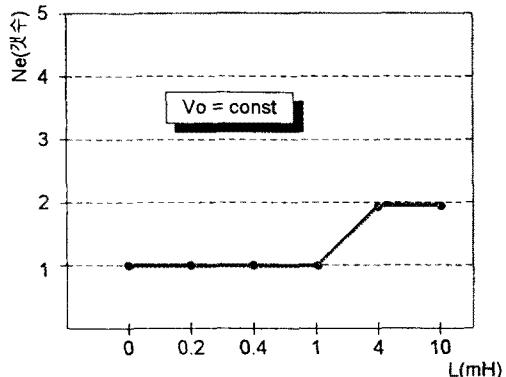


그림9. 인덕턴스 별  $N_e$  분포

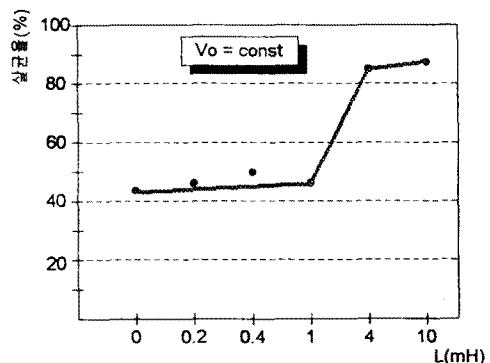


그림 10. 인덕턴스 별 살균율 분포

본 연구는 부천대학 교내 연구비 지원에 의하여 수행 되었으며 이에 감사드립니다.

#### [참 고 문 헌]

- [1] A.J.H.Sale and W.A.Hamilton "Effect of High Electric Fields on Micro-organisms-I, Killing of Bacteria and Yeasts" Bio chim. Biophys. Acta, Vol 148, pp 781-788, 1967.
- [2] A.J.H.Sale and W.A.Hamilton "Effects of High Electric Fields on Micro-organisms-III, Lysis of Erythrocytes and Protoplasts", Biochim. Biophys. Acta, 163, pp. 37-43, 1968.
- [3] Boleslaw Mazurek, Piotr Lubicki "Effect of Short HV Pulses on Bacteria and Fungi", Proc. IEEE Trans. on Dielectrics and Electrical Insulation Vol.2 No.3, June, 1995.
- [4] H.K.Lee, J.Suehiro, M.H.So, M.Hara, D.C.Lee, "Electrical Sterilization of Escherichia coli by HV Impulse and Effect of Voltage Waveforms", Proc. of Korea-Japan Sympo. on Electrical Discharge and HVE, No.3-3, 1996.
- [5] H.K.Lee, J.Suehiro, M.H.So, M.Hara, D.C.Lee, "Measurement of Excellent Condition to RLC parameter for Electrical Sterilization on Escherichia coli", proc. of the 5th ICPADM Vol.2 no 1436-1439 May, 1997.